# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/004404

International filing date: 08 March 2005 (08.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-067900

Filing date: 10 March 2004 (10.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 24 March 2005 (24.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



08. 3. 2005

## 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application: 2004年 3月10日

出 願 番 号 Application Number: 特願2004-067900

[ST. 10/C]:

[JP2004-067900]

出 願 人
Applicant(s):

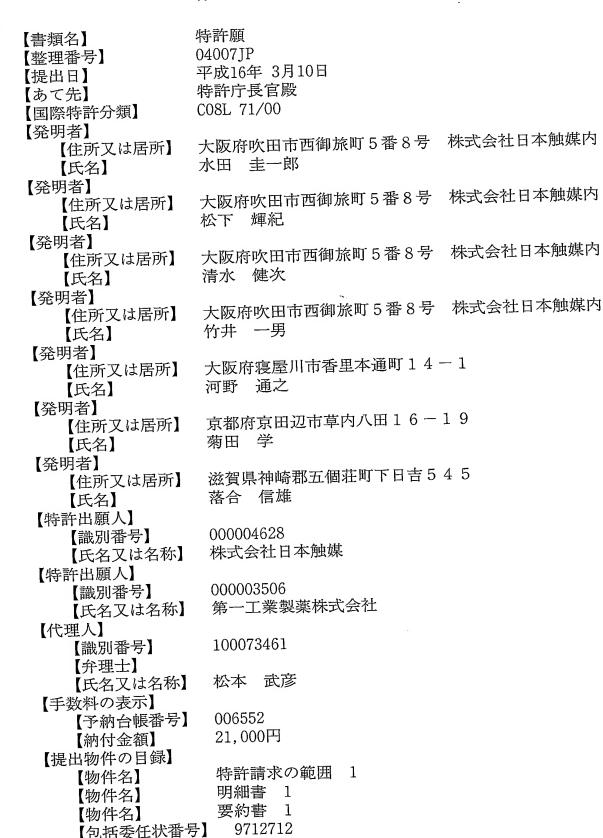
株式会社日本触媒

第一工業製薬株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 2月 8日









#### 【書類名】特許請求の範囲

#### 【請求項1】

ガラス転移温度が-50 ℃以下、融点が55 ℃以下であるポリエーテルを含むとともに、下記一般式(1)で示される化合物、下記一般式(2)で示される化合物および下記一般式(3)で示される化合物からなる群より選ばれる少なくとも 1 種をも含有する、ポリエーテル組成物。

【化1】

$$R^{1} - N - R^{2} \qquad (1)$$

(式(1)中、 $R^1$  および $R^2$  はそれぞれ独立に、炭素数 $1\sim 8$  のアルキル基、アルケニル基、アリール基、アルコキシル基、または置換アリール基であり、 $R^1$  と $R^2$  は互いに直接またはC、O、S、P およびN の中から選ばれる少なくとも1 種の元素を介して結合していてもよい。)

#### 【化2】

$$R^{4} \xrightarrow{P} = \{0\}_{n}$$
 (2)

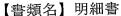
(式(2)中、 $R^3$ 、 $R^4$  および $R^5$  はそれぞれ独立に、炭素数 $1\sim8$ のアルキル基、アルケニル基、アリール基、アルコキシル基、置換アリール基、またはアミノ基であり、 $R^3$  と $R^4$  は互いに直接またはC、O、S、PおよびNの中から選ばれる少なくとも1種の元素を介して結合していてもよく、nは0または1である。)

#### 【化3】

$$R^6$$
 S  $CH_2CH_2COOR^7$   $(3)$ 

(式 (3) 中、 $R^6$  は有機残基であり、 $R^7$  は炭素数 $1\sim30$ のアルキル基である。) 【請求項2】

前記ポリエーテルは、せん断速度が $100\sim500$  (1/秒)の下での伸張粘度が $100\sim1$ ,000,000Pa·sである、請求項1に記載のポリエーテル組成物。



【発明の名称】ポリエーテル組成物

#### 【技術分野】

[0001]

本発明は、ガラス転移温度および融点が比較的低いポリエーテルを含むポリエーテル組 成物に関する。

## 【背景技術】

[0002]

従来から、ポリエーテルは各種用途に幅広く用いられており、特に、ガラス転移温度や 融点が低いポリエーテルは、低温で成形可能であり、優れた密着性を発揮するといった利 点があるため、例えば、押出し成形材料、帯電防止剤、高分子電解質、カラーフィルタ用 保護膜等の用途に好適であることが知られている。

ところが、ポリエーテルはその構造から酸化されて分解しやすいという欠点があり、従 来から前述した各種用途に用いる場合、貯蔵、輸送、成形・フィルム化などの工程におい て、その条件によっては分子量の低下を招くことがあった。このように分子量が低下する と、例えば、成形やフィルム化が困難になったり、機械的強度等の物性が低下したり、臭 気物質や毒性物質を生じさせたりするという問題が生じることになる。そのため、貯蔵、 輸送、成形・フィルム化などの工程においてポリエーテルを取扱う際には、比較的低温下 で行なったり、不活性ガス雰囲気下で行なったりするなど、分子量を低下させないための 措置を講じたりする必要があった。

#### 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

#### [0003]

しかしながら、ガラス転移温度や融点が比較的低いポリエーテル、具体的には、ガラス 転移温度が-50℃以下、融点が55℃以下であるポリエーテルにおいては、分子量の低 下が非常に起こりやすく、分子量を低下させないための前述した措置を講じるだけでは充 分に分子量低下を抑制することができないのが現状であった。

そこで、本発明が解決しようとする課題は、ガラス転移温度および融点が低いポリエー テルの分子量低下を抑制することができるポリエーテル組成物を提供することにある。

## 【課題を解決するための手段】

#### [0004]

本発明者は、上記課題を解決するべく鋭意検討を行った。その結果、ガラス転移温度が -50℃以下、融点が55℃以下であるポリエーテルに配合することにより該ポリエーテ ルの分子量低下を効果的に抑制することができる特定の化合物を見出した。この知見に基 づき本発明は完成されたものである。

すなわち、本発明にかかるポリエーテル組成物は、ガラス転移温度が−50℃以下、融 点が55℃以下であるポリエーテルを含むとともに、下記一般式(1)で示される化合物 、下記一般式(2)で示される化合物および下記一般式(3)で示される化合物からなる 群より選ばれる少なくとも1種をも含有するものである。

[0005]

【化1】

$$R^1 \longrightarrow N \longrightarrow R^2$$
 (1)

[0006] (式 (1) 中、 $\mathbb{R}^1$  および  $\mathbb{R}^2$  はそれぞれ独立に、炭素数  $1 \sim 8$  のアルキル基、アルケニ ル基、アリール基、アルコキシル基、または置換アリール基であり、R<sup>1</sup>とR<sup>2</sup>は互いに 直接またはC、O、S、PおよびNの中から選ばれる少なくとも1種の元素を介して結合 していてもよい。)

[0007] 【化2】

[0008] (式 (2) 中、 $\mathbb{R}^3$ 、 $\mathbb{R}^4$  および $\mathbb{R}^5$  はそれぞれ独立に、炭素数 $1\sim8$ のアルキル基、ア ルケニル基、アリール基、アルコキシル基、置換アリール基、またはアミノ基であり、R ³とR⁴は互いに直接またはC、O、S、PおよびNの中から選ばれる少なくとも1種の 元素を介して結合していてもよく、nは0または1である。)

[0009]【化3】

$$S = \begin{pmatrix} R^6 \\ CH_2CH_2COOR^7 \end{pmatrix}$$
 (3)

[0010](式 (3) 中、 $R^6$  は有機残基であり、 $R^7$  は炭素数 $1 \sim 30$ のアルキル基である。) 【発明の効果】

## $[0\ 0\ 1\ 1]$

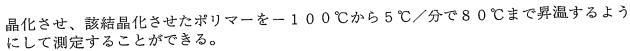
本発明のポリエーテル組成物は、ガラス転移温度および融点が低いポリエーテルであっ てもその分子量低下を効果的に抑制することができるものであり、例えば、成形やフィル ム化が困難になったり、融点や機械的強度等の物性が低下したり、臭気物質や毒性物質を 生じさせたりするという問題を回避することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

## [0012]

以下、本発明にかかるポリエーテル組成物について詳しく説明するが、本発明の範囲は これらの説明に拘束されることはなく、以下の例示以外についても、本発明の趣旨を損な わない範囲で適宜変更実施し得る。

本発明のポリエーテル組成物は、ガラス転移温度が−50℃以下、融点が55℃以下で あるポリエーテルを主成分として含むものである。前記ポリエーテルのガラス転移温度が -50℃以下、融点55℃以下であることにより、低温での成型可能になったり、優れた 密着性を発揮したりするという利点をもった組成物となる。さらに、例えば、本発明のポ リエーテル組成物をフィルム状にして用いる場合には、その使用温度域での形状保持力、 柔軟性、靭性および強度が良好なフィルムを得ることができるという利点もある。なお、 前記ポリエーテルのガラス転移温度および融点の下限については、特に制限されないが、 特に融点については30℃以上であることが好ましく、35℃以上であることがより好ま しい。前記ポリエーテルの融点が30℃未満であると、本発明のポリエーテル組成物をフ イルム状にして用いる場合にその使用温度域でフィルム形状を保持しにくくなる傾向があ る。なお、本発明における前記ガラス転移温度および前記融点は、示差熱分析装置を用い て測定すればよく、具体的には、必要に応じて揮発分を除き調湿したポリマーを、80℃ まで急加熱して一旦溶解させたのちに 80  $\mathbb{C}$ から -5  $\mathbb{C}$  / 分で -100  $\mathbb{C}$  まで冷却して結



#### [0013]

前記ポリエーテルとしては、例えば、下記一般式(4)で示される構成単位を有するポ リマーが好ましく挙げられる。

[0014]【化4】

$$-\left\{CH_{2}CH_{2}O\right\}_{p}\left\{CH_{2}CHO\right\}_{q}\left\{CH_{2}CHO\right\}_{r}$$

$$R^{9}$$

$$(4)$$

[0015]

(式(4)中、 $R^8$ および $R^9$ はそれぞれ独立に、炭素数1~8のアルキル基、アルケニ ル基、アリール基、アルコキシル基、置換アリール基、または下記一般式(5)で示され る基であり、p、qおよび r はいずれも 0以上の整数であり、かつ p+q+r>0である 。)

[0016] 【化5】

$$--CH_2O - CH_2CH_2O - R^{10}$$
 (5)

[0017]

(式 (5) 中、 $R^{10}$  は、炭素数  $1\sim 8$  のアルキル基、アルケニル基、アリール基、アル コキシル基、または置換アリール基であり、 s は 0 以上の整数である。)

前記一般式 (4) および (5) において、 $R^8$ 、 $R^9$  および $R^{10}$  で表されるアルキル 基の具体例としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等が挙げられ 、アルケニル基の具体例としては、例えば、アリル基、ビニル基等が挙げられ、アリール 基の具体例としては、例えば、フェニル基、ジフェニル基等が挙げられ、アルコキシル基 の具体例としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ブトキシ基等が挙げられ、置換ア リール基の具体例としては、例えば、メチルフェニル基、エチルフェニル基等が挙げられ る。

#### [0018]

前記一般式(4)で示される構成単位を有するポリマーとしては、具体的には、例えば 、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、ポリブチレンオキシド、ポリアリル グリシジルエーテル、ポリメトキシエチルグリシジルエーテルや、これらポリマーを構成 するモノマー同士の共重合体(例えば、エチレンオキシド/プロピレンオキシドコポリマ ー)等が挙げられる。なお、前記ポリエーテルは、1種のみであってもよいし、2種以上 であってもよい。

前記ポリエーテルは、せん断速度が100~500(1/秒)の下での伸張粘度が10  $0 \sim 1$ , 0 0 0,  $0 0 0 Pa \cdot s$ であることが好ましく、より好ましくは $5 0 0 \sim 5 0 0$ , 000Pa・s、さらに好ましくは1,000~100,000Pa・sであるのがよ い。前記伸張粘度が100Pa・s未満であると、フィルム等としたときの強度が不充分 となる傾向があり、例えば、本発明のポリエーテル組成物をフィルム状にして用いる場合 、フィルム状に成形する際に溶融時のフィルムの張力が低くなるため溶融時に切断してし まう恐れがあり、一方、1,000,000Pa·sを超えると、成形性が悪化する傾向



があり、例えば、本発明のポリエーテル組成物をフィルム状にして用いる場合、フィルム状に押出しする際にトルクが高くなり、押出しが困難になる恐れがあるので、いずれも好ましくない。前記ポリエーテルは、その融点と伸張粘度との両方が前述した範囲を満足することにより、本発明のポリエーテル組成物を例えばフィルム状にして用いる場合に、フィルム状に成形する際の溶融時のフィルムの張力と、押出しする際のトルクとの両立を可能にすることができる。そして、その使用温度域での形状保持力、柔軟性、靭性および強度が良好なフィルムが容易に得られることになる。なお、本発明における前記伸張粘度は、樹脂固形分100%で温度100~110℃において測定されるものであり、前記伸張粘度の測定は、具体的には、例えば、下記の条件で行うことができる。

#### [0019]

測定機器:ツイン・キャピラリー・レオメーター(ロザント社製「RH7-2型」) ダイ:直径2mmのロングダイ(長さ32mm)・ショートダイ(長さ0.25mm) ダイアングル:180°

保持時間:10分雰囲気:乾燥空気

ポリマー前処理:グローブボックス中、室温、窒素雰囲気下にて24時間放置する前記ポリエーテルの重量平均分子量(Mw)は、用途に応じて適宜設定すればよく、特に限定はされないが、10, 000~1, 500, 000であることが好ましい。重量平均分子量が10, 000未満であると、成形やフィルム化する際にタックが生じたり、ハンドリング性が悪くなるおそれがあり、一方、1, 500, 000を超えると、成形やフィルム化自体が困難になり、加工性が低下するおそれがある。

#### [0020]

前記ポリエーテルの分子量分布(Mw/Mn)は、用途に応じて適宜設定すればよく、特に限定はされないが、5以下であることが好ましい。分子量分布が5を超えると、成形やフィルム化する際にタックが生じたり、ハンドリング性が悪くなるおそれがある。

本発明のポリエーテル組成物は、前記一般式(1)で示される化合物、前記一般式(2)で示される化合物および前記一般式(3)で示される化合物からなる群より選ばれる少なくとも 1 種(以下、「特定化合物 X」と称することもある。)をも含有するものである。これにより、前述したようなガラス転移温度および融点が低いポリエーテルであっても、その分子量低下を効果的に抑制することができるのである。なお、前記特定化合物 X は、前記一般式(1)で示される化合物、前記一般式(2)で示される化合物、前記一般式(3)で示される化合物のうちのいずれか 1 種であればよいのであるが、好ましくは 2 種以上であるのがよい。

#### [0021]

前記一般式(1)において、 $R^1$  および $R^2$  で表されるアルキル基の具体例としては、例えば、メチル基、エチル基、ブチル基、ヘキシル基、オクチル基等が挙げられ、アルケニル基の具体例としては、例えば、アリル基、ビニル基、エテニル基、ブテニル基等が挙げられ、アリール基の具体例としては、例えば、フェニル基、ジフェニル基、ナフチル基等が挙げられ、アルコキシル基の具体例としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、メトキシエチル基等が挙げられ、置換アリール基の具体例としては、例えば、メチルフェニル基、メトキシフェニル基等が挙げられる。

前記一般式(1)で示される化合物の具体例としては、例えば、ジフェニルアミン類、ジナフチルアミン類、ジフェニルフェニレンジアミン類、フェノチアジン類等が挙げられる。これらは1種のみであってもよいし2種以上であってもよい。

#### [0022]

前記一般式(1)で示される化合物としては、特に、下記一般式(6)で示されるジフェニルアミン類が好ましい。

#### [0023]

【化6】

$$R^{11}$$
  $R^{12}$   $R^{13}$   $R^{13}$   $R^{14}$   $R^{14}$   $R^{14}$   $R^{15}$   $R$ 

[0024]

(式(6)中、 $R^{1\,1}$ 、 $R^{1\,2}$ 、 $R^{1\,3}$  および $R^{1\,4}$  はそれぞれ独立に、水素原子または 炭素数1~18の炭化水素基である。)

前記一般式(6)において、 $R^{1}$  、 $R^{1}$  、 $R^{1}$  、 $R^{1}$  および $R^{1}$  で表される炭化水素 基としては、例えば、炭素数  $1\sim 1$  8 の直鎖状または分岐状アルキル基、炭素数  $2\sim 1$  8 の直鎖状または分岐状アルケニル基、炭素数  $6\sim1$  8 のシクロアルキル基、炭素数  $6\sim1$ 8のアリール基等が挙げられ、アリール基は炭素数1~12のアルキル基またはアルケニ ル基を含有するものであってもよい。中でも、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基 、ブチル基、第三ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル 基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシ ル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、およびこれらの異性体等のア ルキル基が好ましく、特に好ましくは炭素数3~10のアルキル基がよい。

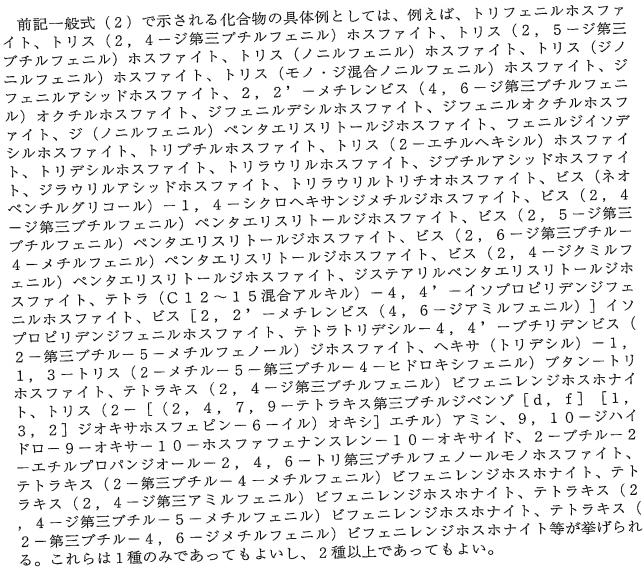
## [0025]

前記一般式(6)で示されるジフェニルアミン類の具体例としては、例えば、ジフェニ ルアミン、p, p'ージブチルジフェニルアミン、p, p'ージ第三ブチルジフェニルア ミン、p, p' -ジペンチルジフェニルアミン、p, p' -ジヘキシルジフェニルアミン 、p,p'ージヘプチルジフェニルアミン、p,p'ージオクチルジフェニルアミン、p , p' ージノニルジフェニルアミン、モノオクチルジフェニルアミン、モノノニルジフェ ニルアミン、テトラブチルジフェニルアミン、テトラヘキシルジフェニルアミン、テトラ オクチルジフェニルアミン、テトラノニルジフェニルアミン、炭素数4~9の混合アルキ ルジフェニルアミン、N-フェニルー1ーナフチルアミン、N-フェニルー2ーナフチル アミン、4-n-ブチルアミノフェノール、4-ブチリルアミノフェノール、4-ノナノ イルアミノフェノール、4ードデカノイルアミノフェノール、4ーオクタデカノイルアミ ノフェノール、ジ(4ーメトキシフェニル)アミン、2,6ージー第三ブチルー4ージメ チルアミノメチルフェノール、2, 4'ージアミノジフェニルメタン、4, 4'ージアミ ノジフェニルメタン、N, N, N', N'ーテトラメチルー4, 4'ージアミノジフェニ ルメタン、1, 2-ジ [ (2-メチルフェニル) アミノ<math>] エタン、1, 2-ジ(フェニル アミノ) プロパン、 (oートリル) ニグアニド、ジ [4-(1', 3'ージメチルブチル )フェニル]アミン、第三オクチル化N-フェニル-1-ナフチルアミン、スチレン化ジ フェニルアミン等が挙げられる。これらの中でも特に、フェノチアジン、10-メチルフ ェノチアジン、2-メチルフェノチアジン、2-トリフルオロメチルフェノチアジン、フ エノザジンがより好ましい。

#### [0026]

前記一般式 (2) において、 $R^3$ 、 $R^4$ および $R^5$ で表されるアルキル基の具体例とし ては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等が挙げられ、アルケニル基 の具体例としては、例えば、アリル基、ビニル基、エテニル基、ブテニル基等が挙げられ 、アリール基の具体例としては、例えば、フェニル基、ジフェニル基、ナフチル基等が挙 げられ、アルコキシル基の具体例としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、フェノキ シ基、置換フェノキシ基等が挙げられ、置換アリール基の具体例としては、例えば、メチ ルフェニル基、メトキシフェニル基等が挙げられ、アミノ基の具体例としては、例えば、 メチルアミノ基、ジメチルアミノ基等が挙げられる。

[0027]



## [0028]

前記一般式(3)において、 $R^6$ で表される有機残基の具体例としては、例えば、 $T^8$ ノ基、イミノ基、アミド基、エーテル基、エステル基、ヒドロキシル基、カルボキシル基 、カルバモイル基、シアノ基、スルフィルド基等が挙げられ、R <sup>7</sup> で表されるアルキル基 の具体例としては、例えば、ヘキシル基、オクチル基、ラウリル基、ステアリル基等が挙 げられる。

前記一般式(3)で示される化合物の具体例としては、例えば、チオジプロピオン酸の ジラウリルエステル、ジミリスチルエステル、ミリスチルステアリルエステル、ジステア リルエステルなどのジアルキルチオジプロピオンネート類;ペンタエリスリトールテトラ  $(\beta - \dot{r}$  デシルメルカプトプロピオネート)などのポリオールの $\beta - r$  ルキルメルカプト プロピオン酸エステル類;等が挙げられる。これらは1種のみであってもよいし、2種以 上であってもよい。

#### [0029]

本発明のポリエーテル組成物に占める前記特定化合物Xの割合は、特に制限されないが 、例えば、前記ポリエーテル100重量部に対して0.001~20重量部となっている ことが好ましく、より好ましくは  $0.01 \sim 10$  重量部、さらに好ましくは  $0.05 \sim 5$ 重量部となっているのがよい。前記特定化合物Xが前記範囲よりも少なすぎると、ポリエ ーテルの分子量低下を充分に抑制することができない恐れがあり、一方、前記特定化合物 Xが前記範囲よりも多すぎると、組成物に顕著な着色が生じさせるおそれがあり、しかも 分子量低下の抑制効果は特定化合物Xの量が増えたことに見合うほどには向上せず組成物



のコスト高を招くだけとなる。

## [0030]

本発明のポリエーテル組成物は、前記ポリエーテルおよび前記特定化合物Xのほかに、 従来から酸化を防止するために汎用されているフェノール系酸化防止剤を含有していても

前記フェノール系酸化防止剤としては、例えば、2,6-ジ第三ブチルーpークレゾー ル、2,6-ジフェニルー4ーオクタデシロキシフェノール、ステアリル(3,5-ジ第 三ブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロピオネート、ジステアリル(3,5ージ第三ブ チルー4-ヒドロキシベンジル)ホスホネート、トリデシルー3,5-ジ第三ブチルー4 ーヒドロキシベンジルチオアセテート、チオジエチレンビス [(3,5-ジ第三ブチルー 4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]、4,4'-チオビス(6-第三ブチル-m ークレゾール)、2-オクチルチオー4,6-ジ(3,5-ジ第三ブチル-4-ヒドロキ シフェノキシ) - s - トリアジン、2, 2' - メチレンビス (4 - メチルー6 - 第三ブチ ルフェノール)、ビス〔3,3ービス(4ーヒドロキシー3ー第三ブチルフェニル)ブチ リックアシッド] グリコールエステル、4,4'ーブチリデンビス(2,6-ジ第三ブチ ルフェノール)、4,4,-ブチリデンビス(6-ジ第三ブチル-3-メチルフェノール ) 、2 、2 、-エチリデンビス(4 、6 -ジ第三ブチルフェノール)、1 、1 、3 - トリ ス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5-第三ブチルフェニル)ブタン、ビス〔2-第三ブ チルー4-メチルー6-(2-ヒドロキシー3-第三ブチルー5-メチルベンジル)フェ ニル] テレフタレート、1,3,5ートリス(2,6ージメチルー3ーヒドロキシー4ー 第三ブチルベンジル) イソシアヌレート、1,3,5ートリス(3,5ージ第三ブチルー 4-ヒドロキシベンジル) イソシアヌレート、1,3,5-トリス(3,5-ジ第三ブチ  $\nu - 4 - \nu$ にロキシベンジル) -2, 4,  $6 - \nu$ リメチルベンゼン、1, 3,  $5 - \nu$ リス [(3,5-ジ第三ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオニルオキシエチル]イソ シアヌレート、テトラキス [メチレン-3-(3',5'-ジ第三ブチル-4'-ヒドロ キシフェニル)プロピオネート]メタン、2-第三ブチルー4-メチルー6-(2-アク ロイルオキシー3-第三ブチルー5-メチルベンジル)フェノール、3,9-ビス[2-(3-第三ブチルー4-ヒドロキシー5-メチルヒドロシンナモイルオキシ)-1,1-ジメチルエチル] -2, 4, 8, 10-テトラオキサスピロ[5.5] ウンデカン、トリ エチレングリコールビス  $[\beta-(3-$ 第三ブチルー4-ヒドロキシー5-メチルフェニル ) プロピオネート] 等が挙げられる。これらは1種のみであってもよいし、2種以上であ ってもよい。

## [0031]

本発明のポリエーテル組成物が前記フェノール系酸化防止剤をも含有する場合、その含 有割合は、前記ポリエーテル100重量部に対して10重量部以下であることが好ましい 。前記フェノール系酸化防止剤が多すぎると、組成物に顕著な着色が生じさせる傾向があ り、しかも組成物のコスト高を招くおそれがある。

本発明のポリエーテル組成物は、さらに必要に応じて、例えば、溶媒や、老化防止剤、 光安定剤、滑剤、補強剤、充填剤等の添加剤を、本発明の効果を損なわない範囲で適宜含 有していてもよい。

## 【実施例】

## [0032]

以下に、実施例および比較例によって本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれ らに限定されるものではない。以下、特に断りのない限り、「重量%」を「%」と記すこ ととする。

ポリエーテルであるエチレンオキシド/プロピレンオキシドコポリマー(住友精化製「 CP1000L」エチレンオキシド/プロピレンオキシド=90/10モル%、重量平均 分子量1,070,000、ガラス転移温度-60℃、融点45℃、せん断速度が350 (1/秒)の下での伸張粘度は58,000Pa·s)2gと、特定化合物Xとしてのス



チレン化ジフェニルアミン (精工化学製「ステアラーLAS」) 10mgと、溶媒として のトルエン40gとを反応器に投入し、22℃で1時間攪拌して、ポリエーテル組成物を 得た。

#### [0033]

得られたポリエーテル組成物は、以下のようにして評価した。すなわち、得られたポリ エーテル組成物を、150℃の乾燥機内(空気雰囲気)に入れ、2時間後に重量平均分子 量(Mw)を測定し(測定装置:島津製「LC-10AD」、溶離液:0.1重量%臭化 リチウムを含むジメチルホルムアミド溶液、ポリスチレン基準)、下記式にて用いたエチ レンオキシド/プロピレンオキシドコポリマーの初期重量平均分子量(Mwο:1,07 0,000)に対する分子量保持率を算出した。結果を表1に示す。

分子量保持率 (%) = (Mw/Mwo) ×100

[実施例2~4および比較例1]

実施例1において用いた特定化合物 X の代わりに表1に示す化合物を表1に示す量だけ 用いたこと以外は実施例1と同様にして、ポリエーテル組成物を得た。

#### [0034]

得られたポリエーテル組成物は、実施例1と同様に評価した。結果を表1に示す。

なお、表1においては、以下の略号を用いた。

ステアラー:スチレン化ジフェニルアミン (精工化学製「ステアラーLAS」)

PEP:ビス(2,4-ジ第3ブチルフェニル)ペンタエリスリトールジホスファイト (旭電化製「PEP-24Q」)

TPS:チオジプロピオン酸ジラウリル(住友化学製「SumilizerTPS」)

## [0035]

#### 【表1】

	特定化合物X		分子量保持率
	種類	量(mg)	(%)
実施例1	ステアラー	10	81.4
実施例2	フェノチアジン	10	82.0
実施例3	ステアラー/PEP	5/5	76.6
実施例4	ステアラー/TPS	5/5	72.0
比較例1	なし	0	49.1

## 【産業上の利用可能性】

#### [0036]

本発明にかかるポリエーテル組成物は、押出し成形材料、帯電防止剤、高分子電解質、 カラーフィルタ用保護膜等として好適に用いられる。



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 ガラス転移温度および融点が低いポリエーテルの分子量低下を抑制するこ とができるポリエーテル組成物を提供する。

【解決手段】 本発明にかかるポリエーテル組成物は、ガラス転移温度が−50℃以 下、融点が55℃以下であるポリエーテルを含むとともに、特定の3つの一般式で示され る化合物からなる群より選ばれる少なくとも1種をも含有するものである。

【選択図】 なし

特願2004-067900

出願人履歴情報

識別番号

[000004628]

1. 変更年月日 [変更理由]

2000年12月 6日

E更理由] 住 所 氏 名 住所変更 大阪府大阪市中央区高麗橋 4 丁目 1 番 1 号

株式会社日本触媒

特願2004-067900

出願人履歴情報

識別番号

[000003506]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月 7日

 全
 日

 住
 所

 氏
 名

新規登録 京都府京都市下京区西七条東久保町55番地

第一工業製薬株式会社